

## PROVA SCRITTA di DISPOSITIVI ELETTRONICI del 30 Giugno 2016

### ESERCIZIO 1

Considerare delle giunzioni  $p^+n$ , con  $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\mu_n = 0.12 \text{ m}^2/\text{Vs}$ ,  $S=1 \text{ mm}^2$ . Il campo elettrico di break-down a valanga è pari a  $10 \text{ MV/m}$  (trascurare l'effetto Zener). Con  $W_n$  si indica la distanza tra il piano della giunzione e il contatto  $n$ .

1) Per  $W_n = 500 \text{ }\mu\text{m}$  determinare la tensione di break-down  $V_{BD}$  e disegnare il circuito equivalente per  $V > V_{BD}$  (in valore assoluto), calcolando la resistenza serie (si assuma che la regione di svuotamento abbia resistenza nulla). [4]

2) Per  $W_n = 5 \text{ }\mu\text{m}$  si calcoli la resistenza serie del diodo per  $V < V_{BD}$  in polarizzazione inversa (SUGGERIMENTO: si calcoli la corrente per  $V = 5 \text{ V}$  e  $V = 12 \text{ V}$ ). [3]

3) Per  $W_n = 5 \text{ }\mu\text{m}$  si calcolino la tensione di break-down e i parametri del circuito equivalente per  $V > V_{BD}$ . [3]

### ESERCIZIO 2

Un transistor  $n\text{MOS}$  ha il gate di tipo  $p^+$ ,  $N_A = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $t_{ox} = 20 \text{ nm}$ ,  $\mu_n = 1000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ ,  $W=5 \text{ }\mu\text{m}$ ,  $L=5 \text{ }\mu\text{m}$ ,  $\mathcal{E}_{critico} \rightarrow \infty$ , ed è polarizzato con  $V_{GS} = 5 \text{ V}$ . È stata misurata una corrente  $I_{DS} = 2.7 \text{ mA}$ .

1) Dimostrare che il MOS è in saturazione, e determinare il valore della  $V_{DS}$ . [4]

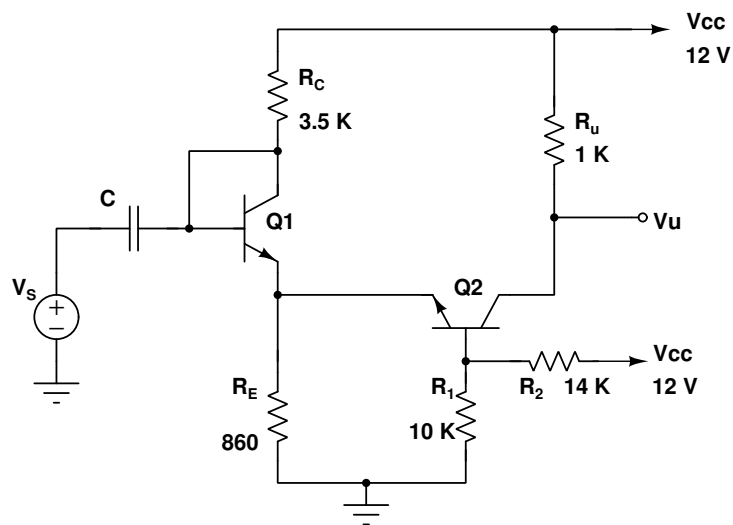
2) Per le condizioni di polarizzazione del punto 1), determinare la resistenza differenziale di uscita  $r_D$  e il guadagno  $g_m$  del transistor. [3]

3) Per  $V_{DS}$  determinato nel punto 1), si calcoli la corrente nel caso in cui  $\mathcal{E}_{critico} = 10^5 \text{ V/m}$  (si può considerare il modello lineare). Si determinino inoltre  $r_D$  e  $g_m$ . [3]

### ESERCIZIO 3

Nel circuito in figura,  $Q_1$  e  $Q_2$  sono transistori bipolari  $n^+pn$ , con  $N_{ABase} = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $N_{DCollettore} = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\mu_n = 0.1 \text{ m}^2/\text{Vs}$ ,  $\tau_n = 10^{-6} \text{ s}$ ,  $S=1 \text{ mm}^2$ . I transistori (che sono simili) sono stati caratterizzati polarizzando la base con un generatore di corrente  $I_B = 10 \text{ }\mu\text{A}$ , ottenendo una corrente  $I_C = 5 \text{ mA}$  per  $V_{CE} = 5 \text{ V}$ .

- 1) Determinare la lunghezza effettiva della base, la tensione  $V_{BE}$  e la lunghezza metallurgica della base. Dare inoltre una stima per il  $\beta_f$  minimo garantito. [4]
- 2) Con riferimento al circuito in figura, calcolare il punto di riposo dei transistori. [3]
- 3) Determinare il valore minimo di  $R_C$  che consenta di polarizzare correttamente i transistori. [3]



**ESERCIZIO 1** Considerare delle giunzioni  $p^+n$ , con  $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\mu_n = 0.12 \text{ m}^2/\text{Vs}$ ,  $S=1 \text{ mm}^2$ . Il campo elettrico di break-down a valanga è pari a  $10 \text{ MV/m}$  (trascurare l'effetto Zener). Con  $W_n$  si indica la distanza dal piano della giunzione al contatto  $n$ .

1) Per  $W_n = 500 \text{ }\mu\text{m}$  determinare la tensione di break-down  $V_{BD}$  e disegnare il circuito equivalente per  $V > V_{BD}$  (in valore assoluto), calcolando la resistenza serie (si assuma che la regione di svuotamento abbia resistenza nulla). [4]

2) Per  $W_n = 5 \text{ }\mu\text{m}$  si calcoli la resistenza serie del diodo per  $V < V_{BD}$  in polarizzazione inversa (SUGGERIMENTO: si calcoli la corrente per  $V = 5 \text{ V}$  e  $V = 12 \text{ V}$ ). [3]

3) Per  $W_n = 5 \text{ }\mu\text{m}$  si calcolino la tensione di break-down e i parametri del circuito equivalente per  $V > V_{BD}$ . [3]

## SOLUZIONE 1

1) Nel caso di  $W_n = 500 \text{ }\mu\text{m}$  il diodo è lungo, e quindi il break-down avviene per effetto-valanga, cioè avviene per una tensione inversa tale che il campo massimo nella regione di svuotamento diventi comparabile con quello di break-down. Quindi:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{max} &= \frac{qN_D}{\epsilon_s} x_n = \frac{qN_D}{\epsilon_s} W \\ \mathcal{E}_{max} &\geq \mathcal{E}_{BD} \\ W(V_{BD}) &= \frac{\mathcal{E}_{BD}}{\frac{qN_D}{\epsilon_s}} = 6.57 \text{ }\mu\text{m} \\ V_0 &= V_T \ln \left( \frac{N_D N_A}{n_i^2} \right) = 0.814 \text{ V} \\ V_{BD} &= W(V_{BD})^2 \frac{qN_D}{2\epsilon_s} - V_0 = 32 \text{ V} \end{aligned}$$

Il circuito equivalente per  $V > V_{BD}$  (in polarizzazione inversa) corrisponde ad una batteria di valore pari a  $V_{BD}$  ed una resistenza serie  $R_S$ , dovuta al silicio  $n$  tra regione di svuotamento e contatto:

$$W_n - W \simeq W_n$$

$$\begin{aligned}\sigma &= q\mu_n n = 19.22 \text{ } \Omega\text{m} \\ R_S &= \frac{1}{\sigma} \frac{W_n}{S} = 26 \text{ } \Omega\end{aligned}$$

2) Nel caso di  $W_n = 5 \text{ } \mu\text{m}$ , il diodo è a base corta, e la corrente di saturazione inversa  $I_S$  dipende dalla polarizzazione. Avremo:

$$\begin{aligned}I(V < 0) &= -I_S \\ I_S &= qS \frac{D_p}{W_n - x_n} \frac{n_i^2}{N_D} \\ x_n &= W = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{qN_D} (V_0 + V)}\end{aligned}$$

Per  $D_p$  possiamo assumere un valore accettabile  $D_p = V_T 0.045 = 1.16 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$  e  $V$  è da intendersi in valore assoluto (polarizzazione inversa). Avremo dunque:

$$\begin{aligned}D_n &= \frac{kT}{q} \mu_n = 3.108 \times 10^{-3} \\ x_n(V = 5) &= 2.76 \text{ } \mu\text{m} \\ I_S(V = 5) &= 1.87 \times 10^{-11} \text{ A} \\ x_n(V = 12) &= 4.1 \text{ } \mu\text{m} \\ I_S(V = 12) &= 4.6 \times 10^{-11} \text{ A}\end{aligned}$$

Quindi la resistenza serie si ottiene da  $12 - 5/1.25 \times 10^{-10} - 5 \times 10^{-11} = 25 \text{ G}\Omega$ , ed è quindi molto grande.

3) Nel caso di  $W_n = 5 \text{ } \mu\text{m}$ , il campo elettrico massimo nella giunzione non raggiunge mai quello di break- down. Infatti, prima che  $\mathcal{E}_{max} = \mathcal{E}_{BD}$ , la regione di svuotamento raggiunge il contatto alla parte  $n$ , e quindi si ha il break-down per punch through. Calcoliamo la tensione tale che  $x_n = W = 5 \text{ } \mu\text{m}$ :

$$V = (5 \times 10^{-6})^2 \frac{qN_D}{2\epsilon_s} - V_0 = 18 \text{ V} \quad (1)$$

Questa è la tensione di break- down per il diodo a base corta. Per  $V > 18 \text{ V}$  il diodo può essere schematizzato come una batteria con  $V = 18 \text{ V}$ , e con resistenza serie pari a 0.

**ESERCIZIO 2** Un transistor  $n$ MOS ha il gate di tipo  $p^+$ ,  $N_A = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $t_{ox} = 20 \text{ nm}$ ,  $\mu_n = 1000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ ,  $W=5\mu\text{m}$ ,  $L=5 \mu\text{m}$ ,  $\mathcal{E}_{critico} \rightarrow \infty$ , ed è polarizzato con  $V_{GS} = 5 \text{ V}$ . È stata misurata una corrente  $I_{DS} = 2.7 \text{ mA}$ .

1) Dimostrare che il MOS è in saturazione, e determinare il valore della  $V_{DS}$ . [4]

2) Per le condizioni di polarizzazione del punto 1), determinare la resistenza differenziale di uscita  $r_D$  e il guadagno  $g_m$  del transistor. [3]

3) Per  $V_{DS}$  determinato nel punto 1), si calcoli la corrente nel caso in cui  $\mathcal{E}_{critico} = 10^5 \text{ V/m}$  (si può considerare il modello lineare). Si determinino inoltre  $r_D$  e  $g_m$ . [3]

## SOLUZIONE 2

1) Calcoliamo la tensione di soglia.

$$\begin{aligned}\psi_B &= \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right) = 0.329 \text{ V} \\ C_{ox} &= \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = 1.726 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2 \\ \Phi_{MS} &= \frac{E_g}{2q} - \psi_B = 0.211 \text{ V} \\ V_{TH} &= \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A 2\psi_B}}{C_{ox}} + 2\psi_B + \Phi_{MS} = 1.06 \text{ V}\end{aligned}$$

Per dimostrare che è in saturazione, calcoliamo la corrente per  $V_{DS} = V_{DS \text{ Sat}} = V_{GS} - V_{TH} = 3.94 \text{ V}$ :

$$I_{DS} = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2} V_{DS \text{ Sat}}^2 = 1.34 \text{ mA} \quad (2)$$

La corrente misurata è superiore, quindi senz'altro siamo in presenza di strozzamento del canale (in saturazione). Possiamo calcolare la lunghezza effettiva del canale:

$$\begin{aligned}I_{DS} &= \frac{\mu_n C_{ox} W}{2} \frac{1}{L_{eff}} (V_{GS} - V_{TH})^2 \\ L_{eff} &= \frac{\mu_n C_{ox} W}{2} \frac{1}{I_{DS}} (V_{GS} - V_{TH})^2 = 2.48 \mu\text{m}\end{aligned}$$

Quindi la regione di svuotamento tra Drain e punto di strozzamento è pari a  $5 - 2.48 = 2.52 \mu\text{m}$ . Questa regione di svuotamento si può pensare dovuta alla tensione  $V_{DS} - V_{DS \text{ Sat}}$  che quindi risulta:

$$\begin{aligned} V_{0DBulk} &= \frac{E_g}{2q} + \psi_B = 0.869 \\ W_{D \text{ strozz}} &= \sqrt{\frac{2\epsilon_S}{qN_A} (V_0 + (V_{DS} - V_{DS \text{ Sat}}))} = 2.52 \mu\text{m} \\ V_{DS} - V_{DS \text{ Sat}} &= W_D^2 \text{Strozz} \frac{qN_A}{2\epsilon_s} - V_0 = 23 \text{ V} \\ V_{DS} &= 27 \text{ V} \end{aligned}$$

2) Il guadagno differenziale  $g_m = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}}$  si può calcolare usando la  $L_{eff}$  ottenuta sopra. Infatti, il  $g_m$  deve essere calcolato per  $V_{DS}$  costante, e pari a 27 V, mentre  $V_{GS}$  subisce solo piccole variazioni, e quindi  $V_{DS \text{ Sat}}$  è costante.

$$g_m = \mu_n C_{ox} W / L_{eff} (V_{GS} - V_{TH}) = 5.45 \times 10^{-3} \quad (3)$$

La resistenza differenziale  $r_D$  si può calcolare come rapporto tra la differenza di due valori di  $I_{DS}$  e la differenza dei corrispondenti valori di  $V_{DS}$  (per lo stesso  $V_{GS}$ ). Possiamo scegliere:

$$\begin{aligned} I_{DS}(V_{DS} = 27) &= 2.7 \text{ mA} \\ I_{DS}(V_{DS} = V_{DS \text{ Sat}} = 3.96) &= 1.34 \text{ mA} \end{aligned}$$

Quindi  $r_D = (27 - 3.96)/(2.7 - 1.34) = 16.9 \text{ k}\Omega$ .

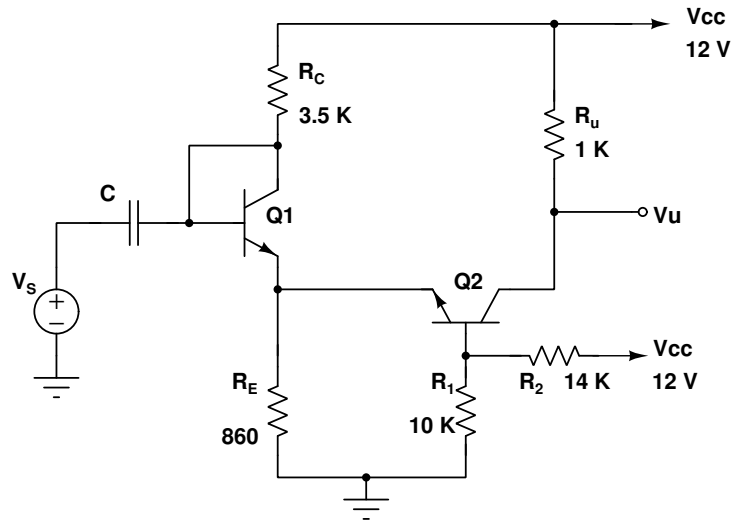
3) Una stima del campo elettrico per  $V_{DS} = V_{DS \text{ Sat}} = 3.94 \text{ V}$  è data da  $V_{DS}/L = 788 \text{ kV/m}$ . Questo valore risulta maggiore del campo elettrico critico. Quindi, in questo caso, per  $V_{DS} = 27 \text{ V}$  il MOS risulta in saturazione perchè gli elettroni hanno raggiunto la velocità critica  $v_{critica} = \mu_n \mathcal{E}_{critico}$ . La corrente è dunque data da (in realtà, per campi molto molto grandi, entrano in gioco altri fenomeni, non affrontati durante il corso):

$$I_{DS} = C_{ox} W \mu_n \mathcal{E}_{critico} (V_{GS} - V_{TH}) = 0.34 \text{ mA} \quad (4)$$

La corrente risulta molto inferiore rispetto al caso precedente, dove la saturazione avviene per lo strozzamento del canale. Il  $g_m$  risulta  $g_m = C_{ox} W \mu_n \mathcal{E}_{critico} =$

0.0863, mentre  $r_D$  risulta pari a infinito (secondo il modello semplificato visto a lezione).

**ESERCIZIO 3** Nel circuito in figura,  $Q_1$  e  $Q_2$  sono transistori bipolari  $n^+pn$ , con  $N_{ABase} = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $N_{DCollettore} = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\mu_n = 0.1 \text{ m}^2/\text{Vs}$ ,  $\tau_n = 10^{-6} \text{ s}$ ,  $S=1 \text{ mm}^2$ . I transistori (che sono simili) sono stati caratterizzati polarizzando la base con un generatore di corrente  $I_B = 10 \text{ }\mu\text{A}$ , ottenendo una corrente  $I_C = 5 \text{ mA}$  per  $V_{CE} = 5 \text{ V}$ .



- 1) Determinare la lunghezza effettiva della base, la tensione  $V_{BE}$  e la lunghezza metallurgica della base. Dare inoltre una stima per il  $\beta_f$  minimo garantito. [4]
- 2) Con riferimento al circuito in figura, calcolare il punto di riposo dei transistori. [3]
- 3) Determinare il valore minimo di  $R_C$  che consenta di polarizzare correttamente i transistori. [3]

SOLUZIONE 3

1) Dalle misure possiamo calcolare il  $\beta_f = I_C/I_B = 500$  e quindi la lunghezza effettiva di base:

$$\begin{aligned}\beta_f &= \frac{\tau_n}{\tau_t} = \tau_n \frac{2D_n}{W^2} \\ D_n &= \frac{kT}{q} \mu_n = 2.59 \times 10^{-3} \\ W &= \sqrt{\tau_n \frac{2D_n}{\beta_f}} = 3.22 \text{ } \mu\text{m}\end{aligned}$$

Con il modello a controllo di carica possiamo calcolarci  $\delta n(0)$  e quindi  $V_{BE}$ :

$$\begin{aligned}I_B &= \frac{Q_B}{\tau_n} = \frac{qS\delta n(0)\frac{W}{2}}{\tau_n} \\ \delta n(0) &= \frac{\tau_n I_B}{qS\frac{W}{2}} = 3.88 \times 10^{19} \text{ m}^{-3} \\ \delta n(0) &= \frac{n_i^2}{N_{Abase}} \left( e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ V_{BE} &= 0.55 \text{ V}\end{aligned}$$

Abbiamo allora  $V_{CB} = 5 - 0.55 = 4.45 \text{ V}$  e quindi:

$$\begin{aligned}V_{0CB} &= V_T \ln \left( \frac{N_{Abase} N_{Dcollettore}}{n_i^2} \right) = 0.635 \text{ V} \\ W_{CB} &= \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{q} \left( \frac{1}{N_{Abase}} + \frac{1}{N_{Dcollettore}} \right) (V_{0BC} + V_{BC})} = 2.7 \text{ } \mu\text{m} \\ X_{CB} &= W_{CB} \frac{N_{Dcollettore}}{N_{Abase} + N_{Dcollettore}} = 0.25 \text{ } \mu\text{m}\end{aligned}$$

Quindi  $W_{metallurgica} = W_{effettiva} + x_{CB} = 4.8 \text{ } \mu\text{m}$  e:

$$\begin{aligned}\tau_t &= \frac{W_{met}^2}{2D_n} = 4.447 \text{ ns} \\ \beta_{fminimo} &= 225\end{aligned}$$

2) Calcoliamo la tensione di base di  $Q_2$ , supponendo il partitore pesante:  $V_{B2} = 5 \text{ V}$ . Ricaviamo immediatamente la tensione degli emettitori  $V_{E1} =$



$V_{E2} = 4.3$  V, e la corrente in  $R_E$   $I_{E1} + I_{E2} = 5$  mA. La corrente  $I_{E1}$  si può calcolare:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= R_C I_{E1} + V_\gamma + V_{E1} \\ I_{E1} &= \frac{V_{CC} - V_\gamma - V_{E1}}{R_C} = 2 \text{ mA} \end{aligned}$$

Quindi  $I_{C2} \simeq I_{E2} = 5 - 2 = 3$  mA. Da ciò avremo  $V_u = V_{C2} = V_{CC} - R_u I_{C2} = 9$  V. Avremo dunque:

$$\begin{aligned} V_{B1} &= V_{C1} = 5 \text{ V} \\ I_{E1} &= 2 \text{ mA} \\ V_{BE1} &= 0.7 \text{ V} \\ V_{CE1} &= V_{BE1} = 0.7 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{B2} &= 5 \text{ V} \\ I_{E2} &= 3 \text{ mA} \\ V_{BE2} &= 0.7 \text{ V} \\ V_{CE1} &= V_u - V_{E2} = 9 - 4.3 = 2.7 \text{ V} \end{aligned}$$

La corrente di base risulta  $I_{B2} < \frac{I_{C2}}{\beta_{f \text{ minimo}}} = 13 \mu\text{A} \ll I_{R1 R2} = 12/24 = 0.5$  mA.

3) Al diminuire della  $R_C$ , la corrente  $I_{E1}$  aumenta, poichè la tensione di emettitore è fissata da  $Q_2$ , e quindi la tensione di collettore di  $Q_1$  deve essere  $V_{C1} = V_{E1} + V_\gamma = 5$  V. Poichè la corrente che scorre nella  $R_E$  è determinata da  $Q_2$ , ed è pari a 5 mA, avremo che il valore minimo di  $R_C$  è pari a  $V_{CC} - V_{C1}/5 = 1.4$  k $\Omega$ .